特集 形態制御無機材料

11

研究報告 研究報告 細孔壁の構造を制御した高機能メソポーラス材料 ^{稲垣伸二} Functionalized Mesoporous Materials with Controlled Pore-Wall Structures

Shinji Inagaki

FSM-16を代表とするメソポーラス物質は,大きい比表面積,高い安定性,ナノサイズの均一細孔など,触媒や吸着材として使用する上で優れた基本物性を有する。しかし,FSM-16の細孔壁は一様なアモルファスシリカ(SiO₂)でできていることから,表面の吸着性や触媒作用に乏しいため,その用途は限られていた。細孔表面に特異な吸着・触媒機能を付与できれば,メソポーラス物質の多様な用途展開が可能となると考える。ここでは,細孔壁の構造を制御した3種類の高機能メソ

要 旨

ポーラス物質の合成と機能について紹介する。細 孔壁内に有機基を導入したメソポーラス物質は, 有機化合物に対する高い分離特性を示した。さら に,官能基の導入により,酸触媒,プロトン伝導 性,イオン交換特性の発現が期待される。 TiXPO4の細孔壁組成を有するメソポーラス物質 は,水を分解して水素を生成する光触媒作用を示 した。シリカの細孔壁に分子サイズの微孔を形成 したメソポーラス物質は,FSM-16やY型ゼオラ イトよりも優れたガスの分離特性を示した。

キーワード FSM,メソポーラス,細孔壁,有機基,チタニウム,ミクロ孔,触媒,吸着,光触媒,分離

Abstract

Ordered mesoporous materials such as FSM-16 have excellent physical properties including a huge specific surface area, nanometer scale-fine pores and high stability that are merits for use as a catalyst and an adsorbent. However, the application of the mesoporous materials is limited to the narrow range because of its poor surface properties such as specific catalysis and adsorption due to their amorphous silica pore walls. It is important to provide novel adsorption and catalytic properties onto the pore walls to extend the uses of the mesoporous materials. Here, we report the synthesis and properties of three kinds of mesoporous materials possessing controlled pore wall structures. The mesoporous materials containing organic groups within the pore walls showed a high separation of organic compounds. Furthermore, the mesoporous materials containing functional organic groups are expected to show acid catalysis, proton conductivity and an ion-exchange property. The mesoporous TiXPO₄ showed photo-catalytic activity for water decomposition that generated hydrogen. The mesoporous material having a microporosity within the pore walls had a higher separation of gases than FSM-16 and zeolite Y.

Keywords

FSM, Mesoporous, Pore wall, Organic group, Titanium, Micropore, Catalyst, Adsorption, Photocatalyst, Separation

12

特

集

1.はじめに

均一な細孔を有するメソポーラス物質(メソ孔: 細孔直径が2~50nm)が初めて合成¹⁾されてから10 年以上が経過した。この間,当所のFSM-16²⁰,モー ビル社のMCM-41³⁾に代表される規則性の高いメソポ ーラス物質の合成をきっかけに,この物質を対象と する研究者は急増し,報告される論文数も年間1000 報を超えるまでになった。メソポーラス物質だけを 対象とする国際会議が2000年には2回開催され,国 際組織も発足されたように,メソポーラス物質は今 や一つの研究分野を形成するに至った。

メソポーラス物質は,界面活性剤と無機物質の協 奏的な自己組織化を利用した新しい手法により合成 された¹⁻³⁾。このメソポーラス物質は,極限に近い薄 い細孔壁構造に基づく大きい比表面積 (1000m²/g) と 高い安定性 (~900°C) など, 触媒や吸着材としての 優れた基本物性を有する。さらに,ナノサイズの均 ーな細孔内に働く強いポテンシャル場の影響で,細 孔内の分子や物質は特異な挙動を示す可能性が高 い。FSM-16等のメソポーラス物質の骨格はシリカ (SiO₂) でできており細孔壁の機能性に乏しいが,細 孔壁に吸着・触媒サイトを導入できれば,特異な吸 着・触媒機能の発現が期待できる。すでに,そのよ うな目的でSiO。以外にヘテロ原子を含むメタロシリ ケート,非Si系酸化物⁴⁾,硫化物⁵⁾,リン酸塩⁶⁾,白 金⁷⁾の骨格組成を有するメソポーラス物質の合成が 報告されている。

ここでは,新しい観点により細孔壁に機能を付与した3種類のメソポーラス物質,(1)有機基を導入したメソポーラス物質,(2)チタニウムを導入したメソポーラス物質,(3)細孔壁に微孔を形成したメソポーラス物質,の合成と特性を紹介する。

2. 有機基を導入したメソポーラス材料

2.1 はじめに

1996年頃からメソポーラス物質に有機基を導入す る試みが行われてきたが⁸⁻¹⁴⁾,従来の有機基導入メ ソポーラス物質は,無機物質の主骨格の表面を有機 基が覆った不均一構造をしていた(Fig. 1a)。そこで, 有機基と無機種が完全に均一分散した有機 - 無機八 イブリッド型のメソポーラス物質(HMM:<u>Hybrid</u> <u>Mesoporous</u><u>Materials</u>)の合成を行った(Fig. 1b)¹⁵⁻¹⁸⁾。 HMMは,有機と無機の両方の特性,あるいはそれ らを分子レベルで複合化したことによる新規な物性 を示すことが期待されている。

HMMの合成は,我々が1999年の10月に最初に報

告し¹⁵⁾,その直後に米国¹⁶⁾およびカナダ^{17,18)}の2グ ループが同様の論文を公表した(Table 1)。わずか2 ヶ月の間に計4報の同様の論文が公表されたように, HMMの合成は激しい競争の中で行われた。その後 も多くの論文¹⁹⁻²⁷⁾が報告されており,メソポーラス 物質の研究に新しい展開が生まれつつある。ここで



- Fig. 1 Pore-wall structures of a) conventional and b) HMM type of organic-functionalized mesoporous materials.
- Table 1 Published reports on organic-inorganic hybrid mesoporous material (HMM).

1998 /07	Toyota CRDL (Patent)
1999 /10	Toyota CRDL &Univ. Tohoku (-CH ₂ CH ₂ -) ¹⁵⁾
/11	Univ. Minnesota (-CH ₂ CH ₂ -, CH=CH-) ¹⁶⁾
/12	Univ. Toronto $(-C_6H_4-, C_2H_2S-)^{17}$
/12	Univ. Toronto (-CH=CH-) ¹⁸⁾
2000/01	Chemical & Engineering News (Topics) ²⁰⁾
/05	Univ. Toronto (-CH ₂ -) ²¹⁾
/06	Sandia National Labs (Thin films) ²²⁾
/06	Toyota CRDL&Univ. Tohoku (Cubic phase) ²³⁾
/08	Univ. Toronto (Review) ²⁴⁾
/10	Univ. Minnesota (Review) ²⁵⁾
/12	Univ. Laval (-CH ₂ CH ₂ -) ²⁶⁾
2001/01	Kent State Univ.&Toyota CRDL (Surface property) ²⁷⁾

特

は,HMMの合成,構造,そして機能について紹介 する。

2.2 合成と構造

HMMは有機基 (R¹) の両側にSiアルコキシド基 [Si(OR²)₃] が結合した有機シラン [(R²O)₃Si-R¹-Si(OR²)₃] から合成される (Fig. 2)。この有機シランを界面活 性剤の存在下で縮合させることで,有機-シリカハ イブリッドのメソポーラス物質が合成できる。従来 の有機表面修飾メソポーラス物質は,有機基の片側

にSiアルコキシド基が結合した有機 シラン [R¹-Si(OR²)₃] を原料に合成さ れており,2個のSiアルコキシド基 を有する有機シランを原料にした 合成はこれまでなかった。Siアルコ キシドを有機基の両側に導入する ことで,有機基を表面ではなく骨 格中に組み入れることができた。

これまでに,HMM中に導入に成 功した有機基 (R¹) をFig. 3に示し た。メチレン(-CH₂-)²¹⁾, エチレン (-CH₂CH₂)¹⁵⁻¹⁷⁾,ビニレン(-CH=CH-)^{16,18)} フェニレン(-C₆H₄-)¹⁷⁾等の有機基や, チオフェン(- $C_4H_2S_-$)¹⁷⁾やフェロセン (-C₅H₄-C₅H₄-)¹⁷⁾等の官能基の導入が 報告されている。さらに,光学機 能や不斉機能を有した有機基や官 能基の導入も検討されている²⁴⁾。 有機基は細孔壁内に均一に分散し ているが、細孔壁の厚さが約2nmと 薄いため,その多くは表面に露出 している。HMMは100%の(R²O)₃Si-R¹-Si(OR²)₃からも合成できるが, TEOS[Si(OC₂H₅)₄] あるいは TMOS[Si(OCH₃)₄]との混合物からの 合成も可能であり¹⁸⁾, 有機基の導 入量を有機基 / Si = 0~0.5の範囲で 調整することができる。有機基の 導入量の調整により、表面特性、 例えば疎水性を連続的に制御する ことも可能である。

当初このような特異な有機シラン からは,構造規則性の高いメソポ ーラス物質は得にくいと考えた。 しかし予想に反し,HMMは有機基 の種類と合成条件によっては極め て高い規則性と多様なメソ構造体 を形成することがわかった^{15,23)}。 Fig. 4にエチレン基導入HMMの細孔構造モデルと粒 子外形を示すSEM写真を示した。合成条件により一 次元細孔の2D-hexagonal,三次元細孔の3Dhexagonalとcubic Pm-3n構造の3種類のメソポーラス 物質が合成できた^{15,23)}。さらにこれらのHMMは六 角柱状,球状粒子,そして18面体の明瞭な粒子形態 を示した。これらの形状はそれぞれのメソ構造の対 称性を反映した理想的な形態であり,欠陥が極めて 少ない高い構造規則性を有することを示す。これら



Fig. 2 Synthesis of organic-inorganic hybrid mesoporous material (HMM).



Fig. 3 Organic groups (R¹) introduced in the pore walls of HMM type mesoporous materials.



Fig. 4 Pore structure and particle morphologies (SEM photographs) of ethylene-containing HMMs.

の高い構造規則性は,細孔の配列構造を示すTEM写 真や電子線回折(Fig. 5)からも確認された。無機のメ ソポーラス物質では,このような規則性の高い明瞭 な形態の粒子の生成は珍しく^{28, 29)},有機物の導入が 格子中の歪を緩和して,格子欠陥を減少させたと考 える。

2.3 機能材料としての可能性

エチレン基やフェニレン基等の有機基を導入する ことにより,有機化合物の分離特性が著しく向上し た。HMMを液体クロマトグラフのカラムに充填し, 有機化合物の分離特性を測定した結果,エチレン基 導入HMMはシリカからなるFSM-16よりも,ナフタ レンとアントラセンの分離係数が大幅に向上した。 フェニレン基導入HMMは,さらに分離が難しいフラー レン(C₆₀/C₇₀)を明瞭に分離することができた(Fig. 6)。 このような疎水性を強化したメソポーラス物質は, クロマトグラフ充填剤としてだけでなく,溶液中の 有機化合物の吸着や有機蒸気を回収する吸着剤とし ての用途が期待される。

疎水性の向上により,有機基質を細孔内に取り込 みやすくなり,触媒反応の促進が期待される。また, 触媒反応を阻害することの多い水の吸着を抑え,活 性低下を防ぐことができる。特に,分子径の大きい 医薬品等の液相での合成触媒としての用途が期待さ れる。HMM中の有機基は,その両側がシリカ骨格 中に固定されているため,表面修飾型のメソポーラ ス物質と比較して熱的に安定である。例えば,表面 に結合したエチル基(-CH₂CH₃)の熱分解温度は250°C であるが,HMMの骨格中に固定されたエチレン基 (-CH₂CH₂-)の熱分解温度は約350°Cと安定である¹⁹⁾。 また,フェニレン基については,HMM中に500 ま で安定に保持されており,気相反応への応用も可能 である。 HMMの細孔壁に,スルホン酸基(-SO₃H)のような 官能基を結合することも可能である。スルホン酸基 を導入したメソポーラス物質は,(1)固体酸触媒,(2) プロトン伝導体,(3)陽イオン交換体としての用途が 期待される。有機官能基には,特異な機能を示す多 様な種類が存在しており,これらの機能を均一でし かも安定な無機のナノ空間内で利用可能になった意 義は大きい。

3. チタニウムを導入したメソポーラス物質

3.1 はじめに

チタニア等の光触媒は空気浄化や汚れ分解だけで なく,太陽光を利用した水素や炭化水素の製造等, エネルギー・環境問題に対処する重要技術として位 置付けられる。チタニアは,比表面積が通常小さい



Fig. 5 TEM images of hexagonal arrangement of uniform channels of ethylene-containing HMM (2D-hexagonal).



Fig. 6 Liquid chromatograpy (HPLC) of fullerene (C60/C70) by using a) FSM type (SiO₂), b) ethylenecontaining and c) phenylene-containing mesoporous materials as a packing adsorbent.

特

集

(50m²/g)ので,チタニアのメソポーラス物質が合成 できれば,大きな比表面積や微細孔の効果により, 性能のさらなる向上が期待できる。チタニアのメソ ポーラス物質の合成についてはすでに幾つかの報告 があるが,細孔の均一性や安定性の点で不十分なも のが多い^{4,30-32)}。ここでは,これまで報告のなかっ たリン酸チタニウム(TiXPO₄, X=Cl^{*}, OH^{*}, etc.)のメソ ポーラス物質の合成³³⁾と,その光触媒作用について 紹介する。

3.2 合成と構造³³⁾

リン酸チタニウムは,一般に層状構造[Ti(HPO₄)₂]³⁴⁾ を形成しやすく,多孔構造は形成しにくい。界面活 性剤を用いて合成条件を最適化することで,リン酸 チタニウムのメソポーラス物質が合成できた。この 物質は,FSM-16と同じ1次元細孔のメソ構造を有す る(Fig. 7)。透過電子顕微鏡写真には均一な細孔が 規則的に配列した構造が観察され,窒素吸着等温線 からは3nmを中心とした均一な細孔径分布が示され た。比表面積は、最大700m²/gに達し,従来の層状 リン酸チタニウムよりはるかに大きな値を示した。 細孔壁は4配位のTiとPが酸素原子を介して交互の結 合した構造をしている(Fig. 7)。

このTiXPO4組成のメソポーラス物質は,特異な陰 イオン交換能を有する。陽イオン交換能を有する無 機物質はゼオライトや粘土鉱物等多数あるが,陰イ オン交換能を有する無機材料はハイドロタルサイト 等ごくわずかしかない。陰イオン交換容量は5mmol/g と非常に大きく,これはイオン交換樹脂(1-4mmol/g) よりも大きな値である。この陰イオン交換サイトは, 細孔壁中のP⁺(Pの含有量:5.6mmol/g)である。一 方,欠陥に基づくP-OHも存在しており,このサイ トは酸点あるいは,陽イオン交換サイトとして働く ことも確認されている。

3.3 触媒機能

このTiXPO₄メソポーラス物質は光触媒作用を示す ことがわかった。UV-Vis吸収スペクトルには,220-330nmの紫外光域に吸収が見られた(Fig. 8)。吸収端 (330nm)から計算されるバンドギャップエネルギー は,3.8eVとチタニアの3.2eVよりも大きかった。

本メソポーラス物質を触媒に用いて水の光分解に よる水素生成反応式(1)を試みた。

(1)

 H_2O $H_2 + 1/2O_2$

その結果,従来の光触媒と同等の水素の生成が確認された。TiXPO₄メソポーラス物質は,従来の光触媒にないイオン交換機能や大きい比表面積を有しており,Pt等の助触媒や活性成分の導入により活性はさらに向上可能と考える。本メソポーラス物質は,

ナイロンの原料等の合成に重要な部分酸化反応に対しても高い触媒活性と選択性を示すことがわかった³³⁾。

4.細孔壁に微孔を形成したメソポーラス物質

4.1 はじめに

メソポーラス物質の細孔径は通常の分子より一回 り大きいため,高度な分子ふるい機能や、強い吸着 力は働きにくい。そこで,ゼオライトが有する分子 サイズの微孔(ミクロ孔:細孔直径が2nm以下)を メソポーラス物質の細孔壁に形成する試みが行われ た^{4,36,37)}。しかし,数nmと薄い細孔壁をゼオライト 化することは容易ではない。我々は,細孔壁をアモ ルファスのままミクロ孔を形成することに成功した³⁸⁾。 ここでは,細孔壁内にミクロ孔を形成したメソポー



Fig. 7 Pore-wall structure of TiXPO₄ mesoporous material.



Fig. 8 UV-Vis absorption spectra of $TiXPO_4$ and TiO_2 mesoporous materials.

ラス物質の合成とガスの分離特性について紹介する。

4.2 合成と構造³⁸⁾

ミクロ孔を有するメソポーラス物質は,非イオン 系の界面活性剤であるトリブロックコポリマ (EO_xPO_yEO_x)を用いて合成される(Fig. 9)。非イオン 系界面活性剤を用いると,細孔壁が厚いメソポーラ ス物質が得られる^{39,40)}。合成条件を制御することに より,細孔壁内にミクロ孔が形成できることがわか った。細孔壁はアモルファスのシリカのままであり, 水分子あるいはトリブロックコポリマの親水部 (EO_x)が鋳型となりミクロ孔が形成されたと考える。 TEM写真(Fig. 10)には,均一なメソ孔が規則的に 配列した構造が観察される。ミクロ孔の存在は窒素 吸着等温線のt-plot解析から確認された³⁰。

ミクロ孔容積は,合成条件により制御することが できた³⁸⁾。トリブロックコポリマ(EO₁₇PO₅₈EO₁₇: P104)の存在下,酸性条件でTEOS[Si(OC₂H₅)₄]を縮 合することによりメソポーラス物質が合成される。 ここで,TEOS/P104の混合比(モル比:60~150)と, 反応温度(80~100°C)を変化させた。TEOS/P104比 が増大するに従い,または合成温度が低下するに従 い,ミクロ孔容積が増えることがわかった(Fig. 11)。 ミクロ孔容積は最大で約0.2ml/gに達し,これはゼオ ライトと同等の大きさである。最近,ミクロ孔がメ ソポーラス物質の細孔壁内に存在することが,細孔 のレプリカを形成することにより直接的に証明され た⁴¹⁻⁴⁴。

4.3 ガスの分離機能

メソ - ミクロ2元細孔多孔物質 (MS) をガスクロマ トグラフのカラムに充填し,各種ガスの保持時間を 測定することにより,分子ふるい機能を評価した。 比較として,メソ孔のみのFSM-16,ミクロ孔のみ のゼオライト(Y型)も評価した。ミクロ孔を導入 したメソポーラス物質は、いずれのガス分子に対し ても保持時間が長く、分子の保持性が高いことを示 す(Table 2)。特に、CO₂についてはFSM-16とゼオ ライト(Y型)の約2倍の保持性を、プロピレン (C₃H₆)についてはFSM-16の約6倍、ゼオライトの2.4 倍の保持性を示した。また、ミクロ孔容積の増大に 伴い保持時間が長くなり、ミクロ孔が分子の保持性 に有効に働いていることを示す。これらのガスと空 気との保持時間との差が、ミクロ孔を導入したメソ ポーラス物質の方が他の多孔体よりも大きいことか ら、より少量の多孔材料により空気中のCO₂や炭化 水素を分離できる可能性を示唆している。

ゼオライトは,分子サイズの細孔により高度な分 子ふるい機能を示すが,細孔中の分子の拡散速度が 遅いため,結晶内部が有効に活用されていない。一 方,メソポーラス物質は細孔径が分子より十分大き いため,分子は速やかに粒子内部まで拡散するが, 分子ふるい機能が発現しにくい。細孔壁中にミクロ 孔を導入したメソポーラス物質は,分子の速い拡散 と分子ふるい機能を兼ね備えた理想的な多孔材料と 考える。

5.おわりに

細孔壁内に(1)有機基,(2)Ti,そして(3)ミクロ孔を 導入した3種類の新規メソポーラス物質の合成を行 った。メソポーラス物質の特徴であるナノスケール の構造に加え,分子スケールの構造を細孔壁内に構 築することにより,新しい機能の発現や性能の向上 が確認された。このようなスケールの異なる階層構 造は生体中に典型的に見られ,高度な機能を実現す る上で重要な役割を果たしている。有機基を導入し たメソポーラス物質では,ミクロンスケールの構造



Fig. 9 Synthesis of mesoporous material containing microporosity within the pore walls.



Fig. 10 TEM image of mesoporous material containing microporosity within the pore walls.



Fig. 11 Change of micropore volume of mesoporous material containing microporosity by synthesis conditions.

I able 2	2 Retention times of gases for various porous materials a
	packing material of gas chromatography.

Gas	MS-0.11 ^{*1}	MS-0.05 ^{*2}	FSM-16 ^{*3}	Zeolite Y ^{*4}
N ₂	1.6	1.4	1.2	1.7
NO	1.6	1.4	1.2	1.7
CH_4	2.1	1.8	1.3	-
CO_2	10.1	7.5	1.6	5.2
C_3H_6	104	77.9	16.9	44.1

*1, 2 : Meso-micropore materials containing micropore volumes 0.11 (MS-0.11) and 0.05 cm³/g (MS-0.05).

*3 : Mesoporous silica with Pore diameter of 3nm.

*4 : Microporous aluminosilicate.

(粒子形状)にも変化が見られ,幅広いスケールで の階層化が可能と考える。分子の自己組織化を利用 したナノ材料の合成技術は,高度な装置や複雑な操 作を必要としないので,現実的なナノテクノロジー と言える。また,自己組織化は生体組織の形成過程 そのものであり,高度な機能を自然に構築すること が可能と考える。メソポーラス物質の合成技術を, さらに幅広い材料合成技術に発展させることが次の 課題である。

謝辞

これらの研究は,当所のフロンティア研究(1998 年4月~2001年3月)で実施し,客員研究員であった 関士友氏(第2章),Dr.Asim Bhaumik(第3章),宮 澤浩司氏(第4章)と共同で行った。

参考文献

- Yanagisawa, T., Shimizu, T., Kuroda, K. and Kato, C. : Bull. Chem. Soc. Jpn., 63(1990), 988
- a) Inagaki, S., Fukushima, Y. and Kuroda, K. : J. Chem. Soc., Chem. Commun., 8(1993), 680,

b) Inagaki, S., Koiwai, A., Suzuki, N.,
Fukushima, Y. and Kuroda, K. :
Bull. Chem. Soc. Jpn., 69(1996), 1449

3) a) Kresge, C. T., Leonowicz, M. E., Roth,
W. J., Vartuli, J. C. and Beck, J. S. : Nature, 359(1992), 710,

b) Beck, J. S., et al. : J. Am. Chem. Soc., 114(1992), 10834

- Yang, P., Zhao, D., Margolese, D. I., Chmelka, B. F. and Stucky, G. D. : Nature 396(1998), 152
- 5) MacLachlan, M. J., Coombs, N. and Ozin, G. A. : Nature, **397**(1999), 681
- Ciesla, U., Schacht, S., Stucky, G. D., Unger, K. K. and Scuth, F. : Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 35(1996), 541
- 7) Attard, G. S., et al. : Science, 278(1997), 838
- 8) Burkett, S. L., Sims, S. D. and Mann, S. : Chem. Commun., 12(1996), 1362
- 9) Macquarrie, D. J. : Chem. Commun., 16(1996), 1961
- Lim, M. H., Blanford, C. F. and Stein, A. : J. Am. Chem. Soc., 119(1997), 4090
- 11) Fowler, C. E., Burkett, S. L. and Mann, S. : Chem. Commun., 18(1997), 1769
- 12) Feng, X. et al. : Science, 276(1997), 923
- 13) Rhijin, W. M. V., Vos, D. E. D., Sels, B. F., Bossaert, W. D. and Jacobs, P. A. : Chem. Commun., 3(1998), 317
- 14) Lim, M. H., Blanford, C. F. and Stein, A. Chem. Mater., 10(1998), 467
- 15) Inagaki, S., Guan, S., Fukushima, Y.,

- 16) Melde, B. J., Holland, B. T., Blanford, C. F. and Stein. A. : Chem. Mater., 11(1999), 3302
- 17) Ishii, C. Y., Asefa, T., Coombs, N., MacLachlan, M. J. and Ozin, G. A. : Chem. Commun., 24(1999), 2539
- 18) Asefa, T., MacLachlan, M. J., Coombs, N. and Ozin, G. A. : Nature, 402(1999), 867
- Inagaki, S., Guan, S., Fukushima, Y., Ohsuna, T. and Terasaki, O. : Stud. Surf. Sci. Catal., 129(2000), 155
- 20) Freemantle, M. : C&EN, January 24, (2000), 33
- 21) Asefa, T., MacLachlan, M. J., Grondey, H., Coombs, N. and Ozin, G. A. : Angew. Chem. Int. Ed., **39-10**(2000), 1808
- 22) Lu, Y., Fan, H., Doke, N., Loy, D. A., Assink, R. A., LaVan, D. A. and Brinker, C. J. : J. Am. Chem. Soc., 122(2000), 5258
- 23) Guan, S., Inagaki, S., Ohsuna, T. and Terasaki, O. : J. Am. Chem. Soc., 122(2000), 5660
- 24) MacLachlan, M. J., Asefa, T. and Ozin, G. A. : Chem. Eur. J., 6(2000), 2507
- 25) Stein, A., Melde, B. J. and Schroden, R. C. : Adv. Mater., 12(2000), 1403
- 26) Sayari, A., Hamoudi, S., Yang, Y., Moudrakovski, I. L. and Ripmeester, J. R. : Chem. Mater., 12(2000), 3857
- 27) Kruk, M., Jaroniec, M., Guan, S. and Inagaki, S. : J. Phys. Chem. B, 105(2000), 681
- 28) Kim, J. M., Kim, S. K. and Ryoo, R. : Chem. Commun., 2(1998), 259
- 29) Sakamoto, Y., Kaneda, M., Terasaki, O, Zhao, D. Y., Kim, J. M., Stucky, G. D., Shin, H. J. and Ryoo, R. : Nature, 408(2000), 449
- 30) Antonelli, D. M. and Ying, J. Y. : Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 34-18(1995), 2014
- 31) Ulagappan, N. and Rao, C. N. R. : Chem. Commun., 14(1996), 1685
- Antonelli, D. M. : Microporous Mesoporous Mater., 30(1999), 307
- 33) Bhaumik, A. and Inagaki, S.: J. Am. Chem. Soc., 123-4(2001), 691

- 34) Alberti, G., Bracardi, M. and Casciola, M. : Solid State Ionics, 7(1982), 243
- 35) Sayama, K. and Arakawa, H. : J. Chem. Soc., Faraday Trans., 93(1997), 1647
- 36) Kloetstra, K. R., Bekkum, H. and van Jansen, J. C. : Chem. Commun., 23(1997), 2281
- 37) Liu, Y., Zhang, W. and Pinnavaia, T. J. : J. Am. Chem. Soc., 122(2000), 8791
- 38) Miyazawa, K. and Inagaki, S. : Chem. Commun., 21(2000), 2121
- 39) Zhao, D., Feng, J., Huo, Q., Melosh, N., Fredrickson, G. H., Chmelka, B. F. and Stucky, G. D. : Science, 279(1998), 548
 40) Zhao, D. Hu, G. F., K. F. G. W. F. G. W. Studies, 279(1998), 548
- 40) Zhao, D., Huo, Q., Feng, J., Bradley, F. G. H., Chmelka, B. F. and Stucky, G. D. : J. Am. Chem. Soc., 120(1998), 120
- 41) Jun, S., Joo, S. H., Ryoo, R., Kruk, M., Jaroniec, M., Liu, Z., Ohsuna, T. and Terasaki, O. : J. Am. Chem. Soc., 122(2000), 10712
- 42) Ryoo, R., Ko, C. H., Kruk, M., Antochshuk, V. and Jaroniec, M. : J. Phys. Chem. B, 104(2000), 11465
- 43) Shin, H. J., Ryoo, R., Kruk, M. and Jaroniec, M. : Chem. Commun., 4(2001), 349
- 44) Ryoo, R., Joo, S. H., Kruk, M. and Jaroniec, M. : Adv. Mater., **13**(2001), 677

(2001年7月5日原稿受付)

著者紹介



稲垣伸二 Shinji Inagaki 生年:1959年。 所属:第2特別研究室。 分野:多孔物質の合成と応用に関する研 究。 学会等:日本化学会,触媒学会,ゼオライ ト学会,吸着学会,International Zeolite Association,Internationl Mesostructured Material Association会 員。 1994年 触媒調製化学振興会触媒調 製化学賞受賞。

> 2000年 日本吸着学会奨励賞受賞。 工学博士。